作成日: 2025年10月3日

一般廃棄物・産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 [管理型](2025年8月度)

対象期間: 2025 年 8 月 1 日 ~ 2025 年 8 月 31 日

埋立廃棄物の種類及び数量「一般:規第4条の5の2 4号イ、産廃:規第12条の7の2 8号イ

<u>埋</u> ፯	埋立廃棄物の種類及び数量[一般:規第4条の5の2 4号イ、産廃:規第12条の7の2 8号イ]				
	種類類	数量(単位)			
一般	焼却灰	3,134.230	(t /月)		
	ごみ	390.900	(t /月)		
廃	特定一般廃棄物(焼却灰)	85.020	(t /月)		
棄物	特定一般廃棄物(ばいじん)	933.260	(t /月)		
彻	一般廃棄物 小計	4,543.410	(t /月)		
	燃え殻	392.630	(t /月)		
	汚泥	319.060	(t /月)		
	廃プラスチック	442.290	(t /月)		
	廃プラスチック(非飛散性)	0.020	(t /月)		
	紙くず		(t /月)		
	木くず	8.300	(t /月)		
	繊維くず	1	(t /月)		
	動植物性残さ	1	(t /月)		
	金属くず	1.960	(t /月)		
産	金属くず(非飛散性)	T	(t /月)		
	ガラス陶磁器くず	1,030.090	(t /月)		
廃	ガラス陶磁器くず(非飛散性)	1.130	(t /月)		
棄	ガラス陶磁器くず(水銀使用製品)	ı	(t /月)		
物	鉱さい	52.130	(t /月)		
	がれき類	284.580	(t /月)		
	がれき類(非飛散性)	0.600	(t /月)		
	動物の死体	_	(t /月)		
	ばいじん	184.610	(t /月)		
	処分するために処理したもの(13号廃棄物)	_	(t /月)		
	廃石綿等(特別管理廃棄物)	-	(t /月)		
	特定産業廃棄物(燃え殻)	-	(t /月)		
	特定産業廃棄物(ばいじん)	-	(t /月)		
	産業廃棄物 小計	2,717.400	(t /月)		
	숨 計	7,260.810	(t /月)		

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)[一般: 規第4条の5の2 4号二及び木、産廃: 規第12条の7の2 8号二及び木]

、負換量の美肥状況と指導(平)回測と注:板: 焼第4米の3の2 45一次の小、圧焼: 焼第12米の7の2 65一次の小			
	地下水等		放流水
採取日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
採取場所	下部調整池脇自噴井戸	シート下ドレーン水	別紙平面図の通り
分析結果が得られた日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
分析結果	計量証明の添付	計量証明の添付	計量証明の添付
異常の有無	有・無	有 • 無	
必要な処置を講じた年 月日とその内容(異常 が認められた場合記 入すること)			

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号二及びホ、産廃:規第12条の7の2 8号二及びホ]

_水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[-	-般:規第4条の5の2 4号二及で	♪ホ、産廃:規第12条の7の2 8	号二及びホ」
	地下水等		放流水
採取場所	下部調整池脇自噴井戸	シート下ドレーン水	別紙平面図の通り
採取日	2025年8月6日	2025年8月6日	2025年8月6日
分析結果が得られた日	2025年8月21日	2025年8月21日	2025年8月21日
電気伝導率	106.0 ms/m	113.7 ms/m	
塩化物イオン濃度	83.0 ppm	89.0 ppm	
水素イオン濃度			6.92 pH
生物化学的酸素要求量			0.5未満 ppm
化学的酸素要求量			6.5 ppm
浮遊物質量			2 ppm
窒素含有量			8 ppm
異常の有無	有・(無	有・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
必要な措置を講じた日付けとその			
内容(異常が認められた場合記入			
すること)			

残余の埋立容量(年1回測定)[一般:規第4条の5の2 4号リ、産廃:規第12条の7の2 8号リ]

計測日	残余容量(m³)
令和7年6月25日	1,831,175.9 m ³

施設の点検[一般:規第4条の5の2 4号ロ, ハ, へ及びト、産廃:規第12条の7の2 8号ロ, ハ, へ及びト]

70 H74 - 7 7111		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備
点検日	2025年8月4日	2025年8月4日	2025年8月4日	2025年8月4日
異常の有無	有・(無)	有・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	有・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	有・(無
必要な措	20 年 月 日	20 年 月 日	20 年 月 日	20 年 月 日
置が講じ				
た年月日				
とその内				
容(異常				
が認めら				
れた場合				
のみ記入				
すること				

※ 保有水等の導水管、浸出液処理設備の配管の防凍の為の対策について、当施設は標高1000mに位置している。 その為、冬季の気温低下を考慮し埋設配管にて設置している。 [一般:規第4条の5の2 4号チ、産廃:規第12条の7の2 8号チ]